EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Anstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

58049431

PUBLICATION DATE

23-03-83

APPLICATION DATE

17-09-81

APPLICATION NUMBER

56145580

APPLICANT: DENKI KAGAKU KEIKI CO LTD;

INVENTOR

MAEDA TSUNEAKI;

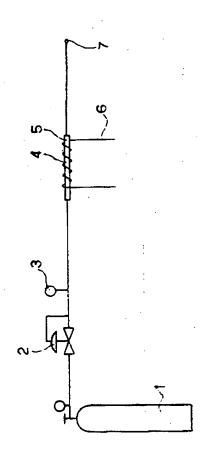
INT.CL.

B01J 7/00 G01N 1/00

TITLE

PRODUCTION OF WATER STANDARD

GAS



ABSTRACT :

PURPOSE: To obtain a water standard gas of a prescribed moisture concn. easily and surely by supplying gaseous raw materials of a prescribed concn. continuously from a bomb, allowing the gases to react to produce water and humidifying the remaining gases with said water.

CONSTITUTION: Gaseous raw materials such as, for example, an inert gas contg. oxygen of a prescribed concn. and hydrogen of a concn. higher than twice equiv. the concn. of oxygen, or air contg. a hydrogen-contg. compd. such as hydrocarbon or the like which is a source for supplying hydrogen of a prescribed concn, or gaseous hydrogen contg. an oxygen-contg. compd. which is a source for supplying oxygen of a prescribed concn. are filled in a gas bomb 1 filled with the gaseous raw materials. The gaseous raw materials are fed to a reactor 4, where the materials are heated and the water corresponding to the content of the oxygen or hydrogen contained in the gaseous raw materials is produced continuously. Since the remaining gases which do not contribute to the reaction are humidified by the produced water, the water standard gas of a prescribed moisture concn. is produced continuously. Said gas is discharged through a discharge port 7.

COPYRIGHT: (C)1983, JPO& Japio



(19) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭58-49431

⑤ Int. Cl.³
B 01 J 7/00
G 01 N 1/00

識別記号

102

庁内整理番号 7202-4G 6430-2G ❸公開 昭和58年(1983)3月23日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

図水標準ガスの製造方法

②特

頭 昭56-145580

②出

願 昭56(1981)9月17日

⑩発 明 者 前田恒昭

三鷹市牟礼 4丁目 2番地26号

⑪出 願 人 電気化学計器株式会社

武蔵野市吉祥寺北町 4 丁目13番

14号

個代 理 人 弁理士 高畑靖世

外1名

明報

1. 発明の名称

水線準ガスの製造方法

2. 特許請求の範囲

同一もしくはそれぞれ異なる ボンベに充壌された 所定濃度の嵌葉又は含酸素化合物含有ガスと所定濃度の水素又は含水素化合物含有ガスとを気相中において連続的に反応させて水を合成し、この水で反応の残余ガスを加湿することにより、 化学量齢的に算出される所定濃度の水分含有ガスを発生させることを特徴とする水線準ガスの製造方法。

る 発明の詳細な説明

本免明は所定譲度の水分を含有する機準ガスの 製造方法に関し、更に詳述すれば散業又は含酸素 化合物と、水素又は含水素化合物とを連載的に反 応させて水を合成し、この水で反応の概余ガスを 加湿することにより、化学量齢的に計算された水 分量を含有する水根準ガスの製造方法に関する。

従来、気体中の水分を連設して稳定する装置と

して、赤外線ガス分析計、ガスクロマトグラフ等 があるが、これらを用いて水分濃度を設定する場 合には、装ೆೆな校正するために一定農役の水分を 合有する健準ガス(水線準ガス)が必要である。 しかし、水は腐蝕性、股着性が強く、かつ肺点も 比較的高いため、水橡準ガスを調製することは非 常に困難で、しかも一定譲敗の水線準ガスをポン べ等に充模して保存しておき、必要な時にポンペ ちから取り出して使用する如きことはほとんど不 可能なことで、従って一般には超定する試料ガス を用いてこれを校正前の器定装置に導き、この装 世の指示値を記録すると共に、別途同一試料ガス を吸収液に違いて試料ガス中の水分を吸収液に吸 収させた後、カールフィッシャー法で分析して水 分譲度を決定じ、これを用いて勘定装置の目盤を 校正したり、吸収剤に試料ガス中の水分を吸収さ せてその重量変化を求めることにより水分濃度を 決定し、同様の方法で測定装置の目塾を校正した りすることが行なわれている。

しかし、これらの方法による場合には吸収放文

は吸収剤が必要であり、これらのものは高価かつ 保存が面倒であること、水分濃度の決定に長時間 を熨すること、校正が間接的で信頼性に乏しいこ と等の問題があり、所盤濃度の水積準ガスの簡易 な製造が強く留まれていた。

本発明は上記事情に触みなされたもので、所定 嚢度の原料ガスをポンペから連続的に供給すると 共に、この取料ガスを用いて連載的に所定濃度の 水保単ガスを製造する水ಁ準単ガスの製造方法を提 供することを目的とする。

即ち、本発明は同一もしくはそれぞれ異なるポ ンペに完収された所定議度の節葉又は含酸素化合 物含有ガスと所定論度の水常又は含水素化合物含 有ガスとを、必要によりパランスガスの存在下に、 気相中において連続的に反応させて水を合成する ことにより、化学無齢的に算出された所定論度の 水分を含有する水銀準ガスを製造するものである。 以下、本発明の一隻節例につき第1別を参照し て説明する。

第1凶は本発明の実践に使用する水線準ガス製

この反応炉4は石英等の耐熱性パイプ5にニク PS 蘇6等を巻く等の手段で加熱できるようにし てあり、前紀原料ガスはこの反応炉 4 内で加熱さ れることにより、飲業又は含換業化合物中の酸素 と水業又は含水繁化合物中の水業とが化合して水 を生成するものであるが、この場合水の生成量は 原料ガス中の酸粱、含酸氢化合物、水梨又は含水 素化合物の濃度を選定することにより任意に設定 することができる。また、この反応炉4には反応 を促進させる鮟鰈を充樹することもでき、例えば パラジウム系触媒を使用して炭化水素を酸化した $9 (0_3 H_8 + 50_2 \xrightarrow{Pd} 300_2 + 4 H_2 0 \%) =$ ァケル系放鉄を使用して炭素酸化物を適元して水 を生成させたり (00+3H₂ N) H₂0+0H₄等)、 更には嵌化銅のように酸素を供給し得る化合物を 充塡しておき、これに所定議度の水業ガスを送っ て水を生成させたりすることもできる。加熱温度 は、触媒の使用の有無によっても異なるが、通常 300で以上、好ましくは350で以上である。 ごのようにして原料ガスは反応炉4に送られ、

遊装舗の一例を示すもので、凶中1は原料ガスを 充塡したガスポンペである。このポンペ内には、 例えば所定書度の酸業と酸素の2倍当量以上の議 度の水素とを含有する不活性ガス(この場合には、 厳粛及び水業は低濃度であるので無免のおそれは ない)又は所定義度の水素の供給額である炭化水 業等の含水業化合物を含有する空気又は所定濃度 の酸薬の供給敵である含酸薬化合物を含有する水 業ガス等の原料ガスが充複されている。 含水業化 合物としては炭素数が1~4の低沸点炭化水素数 が、また合酸紫化合物としては一酸化炭紫、二酸 化炭鯊等の炭素酸化物、産焼散ガス等のイオウ酸 化物、重酸化窒素等の窒素酸化物などの低滞点ガ ス状族化物が好ましい。これらの篏紫、水梁、含 飯業化合物又は含水業化合物は、通常窒素等の不 **估性ガス、空気等のパランスガスで所定濃度に希** 剝されている。

上記ポンペ1内の原料ガスは流量調整弁2を通 り、ここで微量を所定値に胸節された後、圧力メ ーォー3を軽由して反応炉4に施入する。

ここで加熱されて旅科ガス中に含まれている酸紫 又は水素の量に応じた水が連続的に製造され、こ れにより原料ガス中に含まれている反応に胸与し ない残余ガスが加湿されて肘足水分凝度の水稼車 ガスが連続的に製造され、水像単ガス収出口了か ら取出される。

本実施例においては、子め所定書度に設定した 順料ガスを反応炉に導き、ここで原料ガス中の酸 集(含酸業化合物)と水準(含水業化合物)とを 反応させて連続的に水を発生させ、これにより线 余ガスを加強するようにしたので、以料ガスの旅 ៍に関係なく、所定水分譲役の水糠率ガスが簡単 かつ冊実に待られる。そして、収料ガスはポンペ に充塡されているので持搬びが簡単であり、この ため任意の場所で任意の時に水糠草ガスを発生で きる上、供給される原料ガスは常に一定の組成で あるから、これにより製造される水礫準ガスの水 分量度も正確に一定に保たれて変動がない。単に、 製造した水額吊ガスの水分蔵度は低濃度範囲では ほぼ原料ガス中の酸素器度の2倍に、厳密には化

学量額的に制単に算出でき、しかもこの値は開設 的な脚定額とは異なる直接値である。

第2回は本免明の実施に使用する水線率ガス製 血製質の他の例を示すもので、この場合には一方 のおよって1 Aに窒素でのベランスガスと所定機関 の静意(又は含酸素化合物)とを混合した原料が スを尤惧しておき、また他方の水素(又は含水素 ものベランスガスと所定機関の水素(又は含水素 化合物)とを混合した原料ガスを充填しておき、 この両ボンベーA 、1 Bからそれぞれ供給される 原料ガスを混合した後、反応炉4に辿びいており、 その他の角成及び効果は上記例とはほ同様である ので、同一角成部分に同一参照哲号を付して、そ の説明を名略する。

なお、上記実施例においては反応炉の加熱に電 熱ヒーターを用いたかこれに扱られず、更に含水 実化合物及び含微学化合物も上配化合物に扱られ ず、その他本発明の要旨を逸起しない範囲で強々 変形して変支えない。

而して、本免明は何一もしくはそれぞれ異なる

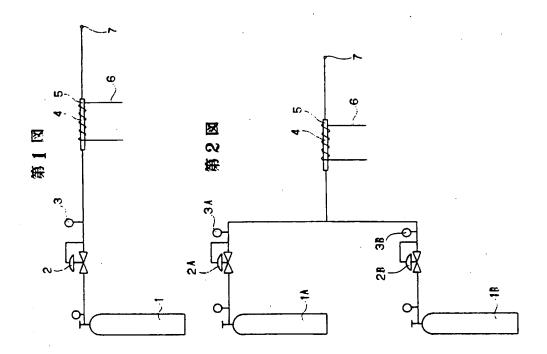
ボンベに光複された所定機既の触案又は含酸素化合物含有ガスと所定機関の水案又は含水素化合物含有ガスとを気相中において建設的に反応させて水を合成し、この水で反応の线余ガスを加強することにより、化学組織的に解出される所定機度の水像率ガスを簡単に発生させることができ、この場合原料ガスはボンベから供給される一定組成のものであるから、これにより製造される水散準ガスの組成も一定で変動のない信頼性の高いものである等の特長を有する。

図面の簡単な説明

第1 凶及ひ第2 凶はそれぞれ本発明の実施に使用する水母単ガス製造装置の異なる例を示す機略 側面図である。

1,1A,1B…ポンベ、2,2A,2B…施輸整弁、 3,3A,3B…圧力メーター、4…反応炉、 5…パイプ、6…ニクロム観、

7 … 水似準ガス収出口。



THIS PAGE BLANK (USPTO)